SHIELD MATERIAL

Patent number: JP2002353684

Publication date: 2002-12-06

Inventor: SHIMAMURA MASAYOSHI; OKAMOTO RYOHEI;

MATONO TOMOKAZU

Applicant: KYODO PRINTING CO I TO

Classification:

- international: H05K9/00; G02B1/10; G02B1/11; G02B5/20; G02B5/22;

G09F9/00

- european:

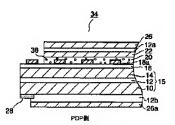
Application number: JP20010155765 20010524

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP2002353684

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shield material that can prevent the generation of moire (interference fringe). SOLUTION: This shield material is provided with a transparent base material 15, a metallic layer 18a that is patterned and formed on one surface of the transparent base material 15, and a color correction adhesive layer 20 that is formed on the metallic layer 18a and in which a pigment 38 is dispersed.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-353684 (P2002-353684A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

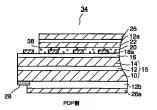
| (51) Int.Cl.7 | | 識別記号 | FΙ | | 7 | テーマコート*(参考) | |
|---------------|------|-----------------------------|---|---------------------|------------|-------------|--|
| H05K | 9/00 | | H05K | 9/00 | v | 2H048 | |
| G 0 2 B | 1/10 | | G 0 2 B | 5/20 | 101 | 2K009 | |
| | 1/11 | | | 5/22 | | 5 E 3 2 1 | |
| | 5/20 | 101 | G09F | 9/00 | 309A | 5 G 4 3 5 | |
| | 5/22 | | G 0 2 B | 1/10 | A | | |
| | | 審查請求 | 未請求 請求 | 項の数10 OL | (全 9 頁) | 最終頁に続く | |
| (21)出膜番号 | | 特額2001-155765(P2001-155765) | (71)出願人 | 000162113 共同印刷株式 | (会社 | | |
| (22)出顧日 | | 平成13年5月24日(2001.5.24) | 東京都文京区小石川4丁目14番12号 (72)発明者 島村 正義 東京都文京区小石川4丁目14番12号 共同 印刷株式会社内 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | (72)発明者 | 岡本 良平 | | | |
| | | | | 東京都文京区 | 【小石川4丁目 | 14番12号 共同 | |
| | | | | 印刷株式会社 | 上 内 | | |
| | | | (74)代理人 | 100091672 | | | |
| | | | | 弁理士 岡本 | 啓三 | | |
| | | | | | | | |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シールド材

(57) 【要約】 【課題】 モアレ(干渉絲)の発生を防止できるシール ド材を提供する。 【解決手段】透明基材15と、透明基材15の一方の面

【解決手段】透明基材15と、透明基材15の一方の面 上にパターン化されて形成された金属層18aと、金属 層18aの上に形成され、顔料38が分散された色補正 粘着層20とを有する。



【特許請求の範囲】

٤.

【請求項1】 透明基材と、

前記透明基材の一方の面上にパターン化されて形成され た金属層と、

前記金属層の上に形成され、顔料が分散された色補正粘 着層とを有することを特徴とするシールド材。

【請求項 2】 前記透明基材が、透明基板と、前記透明 基板上に起業層を介して形成されたプラスチックフィル ムとからなり、前記金属層のパターンが前記プラスチッ クフィルムの上に形成されていることを特徴とする請求 項 1に配載のシールド材。

【請求項3】 前記色補正粘着層の上に形成された近赤 外線吸収層と、

前記近赤外線吸収層の上に形成された第1の透光性層

前記透明基板の他方の面上に形成された第2の透光性層とをさらに有することを特徴とする請求項1又は2に記載のシールド材。

【請求項4】 透明基板と、前記透明基板上に形成され、 顔料が分散された色補正粘着層と、 前記色補正粘着 間に形成されたプラスチックフィルムとからなる透明 基材と、

前記透明基材の前記プラスチックフィルム側の面上に、 パターン化されて形成された金属層とを有することを特 徴とするシールド材。

【請求項5】 前記金属層の上に形成された近赤外線吸収層と、

前記近赤外線吸収層の上に形成された第1の透光性層 と、

前記透明基材の前記透明基板側の面上に形成された第2 の透光性層とを有することを特徴とする請求項4に記載 のシールド材。

【請求項6】 透明基材と、

前記透明基材の一方の面上にパターン化されて形成された金属層と、

前記透明基材の他方の面上に形成され、顔料が分散され た色補正粘着層とを有することを特徴とするシールド 材。

【請求項7】 前記透明基材が、透明基板と、前記透明 基板の上に粘着層を介して形成されたプラスチックフィ ルムとからなり、前記金属層のパターンがプラスチック フィルムの上に形成されていることを特徴とする請求項 6に記載のシールド材。

【請求項8】 前記金属層の上に形成された近赤外線吸収層と、

前記近赤外線吸収層の上に形成された第1の透光性層

前記色補正粘着層の上に形成された第2の透光性層とを さらに有することを特徴とする請求項6又は7に記載の 【請求項9】 前記金属層のパターンの幅が15μm以下であり、かつ前記金属層のパターンのピッチが250 万至400μmであることを特徴とする請求項1万至8 のいずれか1項に記載のシールド村。

【請求項10】 前記第1及び第2の透光性層が、反射 防止機能と防敗機能とのうち、少なくとも1つの機能を 備えていることを特徴とする請求項3、5又は8のいず れか1項に記載のシールド材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はシールド材に係り、 さらに詳しくは、PDP(プラズマディスプレイバネ ル)などから漏洩する電磁波などを遮断するシールド材 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、広い視野角をもち、表示品質がよく、大画面化ができるなどの特徴をもつPDP(プラズ マディスプレイパネル)は、マルチメディアディスプレイ機器などに急速にその用途を拡大している。PDPは 気体放電を利用した表示デバイスであり、管所に封入さ れている気体を放電によって励起し、強外領域から近赤 外線領域に至るまで広い波長の線スペクトルを発生す る。PDPの管内には並光体が設置されており、この蟹 光体は紫外線領域の線スペクトルで励起されて可視領域 の光を発生する。近赤外領域の線スペクトルの一部はP DPの裏面ガラスから管外に放出される。

【0003】この近赤外標域の波長はリモートコントロール装置及び光通信などで使用される波長(800nm 1000nm)に近く、これらの機器をPDPの近傍で動作させた場合、誤動作を起こすおそれがあるので、PDPから近赤外線の漏洩を防止する必要がある。また、PDPの駆動によりマイクロ波や超低滑波などの電磁波が発生し、わずかではあるが外部に漏波する。情報機器装置などにはこれらの電磁波の漏洩の規定が定められているので、電磁波の漏洩を規定値以下に抑える必要がある。

【〇〇〇4】また、PDPは表示画面が平滑であるので、外部からの光が表示画面に入射するときに、入射光が反射し囲面のコントラスト比が低下するため、外部からの入射光の反射を抑える必要がある。従来から、これらの目的で、PDPから滅潰する電磁波や近赤外線など返騰するごとの選挙のとの迷惑するでは、受破魔などが形成されたシールド材が使用されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の シールド村は、シールド村の金属メッシュとその影とが 干渉して発生するモアレ (干渉線) についてのう考慮さ れていない、すなわち、PDPを消灯したときやPDP の表示画面が暗くなったときに、外部からシールド村に Pの表示画面に投射されることで、金属メッシュ自体と PDPの表示画面に投射される金属メッシュの影とが干 等してモアレ(干渉繍)が発生する。これにより、PD Pの表示画面が見苦しくなるという問頼がある。

【0006】 本発明は以上の問題点を鑑みて創作された ものであり、金鷹メッシュに起因するモアレ (干渉縞) の発生を防止できるシールド材を提供することを目的と する。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するため、本発明はシールド村に係り、透明基材と、前記透明 基材の一方の面上にバターン化されて形成された色値と、前記金属層の上に形成され、顔料が分散された色値 正粘薄層とを有することを特徴とする。シールド村の金属層のパターンに起因するモアレ (干渉線)は、シールド村に外部から入射した形が、金属層のパターンにあたることで、金属層のパターンの影がPDPの表示画面に投射され、金属層のパターンとその影が干渉することにより発生する。

[0008]本発卵のシールド村は、透明基材の上方に 金属層のパターンが形成され、例えば、この金属層のパ ターンを覆うようにして強攻の顔料が分散された色補正 粘着層が形成されている。このシールド材が、透明基材 の金属層のパターンが形成された面がPDPを見る人側 になるようにしてPDPの表示画面の前方に設置される 場合、外部からシールド河に入射する光の一部が色補正 牝着層のに分散された粒状の顔料に散乱されて直進性を 失うので、金属層のパターンに到達する匿進光が少なく なる。

[0009]また、このシールド材が、透明基材の金属 層のパターンが形成された面がPDP側になるようにし てPDPの表示画面の前方に設置される場合、金属層の パターンの影を映し出す直進光が色補正私落層内に分散 された粒枕の顔料に散乱されて少なくなる。従って、た とえ、PDPの表示画面に金属層のパターンの影がほかけることに なり、金属層のパターンとこの影とに起因するモアレ なり、金属層のパターンとこの影とに起因するモアレ

(干渉縞) の発生を防止することができる。

[0010] また、上記問題を解決するため、本発明は シールド村に張り、透明基板と、前記透明基板上に形成 され、顔料が分数された色種に前記透明基板上に形成 着層上に形成されたブラスチックフィルムとからなる透 明基材と、前記透明基材の前記プラスチックフィルム側 の面上に、パターン化されて形成された金属層とを有す ることを特徴とする。

【0011】さらにまた、上記問題を解決するため、本 発明はシールド材に係り、透明基材と、前記透明基材の 一方の面上にパターン化されて形成された金属層と、前 記透明基材の他方の面上に形成され、顔料が分散された 明においても、上記した発明と同様に、金属層のバター ンに到達する直進光又は金属層のバターンの影を映し出 する きに起因するモアレ (干渉線) の発生を防止することが できる。

【0012】上記したシールド材において、前記金属層のパターンの幅が15μm以下であり、かつ前記金属層のパターンのビッチが250乃至400μmであることが好ましい。本願発明者は、金属層のパターンとに土む、の顔料が分散された色補正光清層を形成し、さらに、金属層のパターンの幅が15μm以下であり、かつ前記金属層のパターンのビッチが250万至400μmにすることにより、金属層のパターンに起因するモアレ(干渉線)の発生を確実に防止できることを見出した。

【0013】 すなわち、金属層パターンの幅が細く、かっそのピッチが広い方が金属層のパターンとその影による自己的なモアレ(干渉線)の発生を防止できる傾向にあるが、ピッチが500μm以上になると、PDPの表示圏面の各圏素を区画する線が視認できるようになり、この各圏素を区画する線と金属層のパターンとの干渉によりモアレ(干渉線)が発生しやすくなる。また、金属層のパターンのピッチが250μmより狭くなると、金属層のパターンとその影による自己的なモアレ(干渉線)が毎半しかすくなる。

【0014】 このように、金属層のパターンの幅やピッチの寸法を工夫することにより、シールド材の金属層の パターンに起因するモアレ (干渉舗) の発生を確実に助 止できるようになる。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図 を参照しながら説明する。

(第1の実施の形態) 図1は本発明の第1の実施の形態のシールド材を示す部分概念所面図である。本発明の第 の実施の形態のシールド材は、図1に示すような構成になっている。シールド材34の透明基材15は、透明基板の一実施例である透明のガラス基板10とこのガラス基板10の一方の面上に第1の粘着層12を介たして成されたブラスチックフィルムの一実施例であるPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム14とからな

【0016】PETフィルム14上には接着着16が終 成され、この接着層16上には金属層のパターンの一実 施例である頻陽パターン18 aが形成されている。銅屑 パターン18 aを覆うようにして粒状の顔料38が分 された色株正粘着層20が形成され、この色様正粘着層 20上には近赤外線吸収層22が形成されている。この 近赤外線吸収層22上には紫外線(UV)吸収剤が近か された第20粘着層12 aが形成されており、この第2 の粘着層12 aが紫外線(UV)吸収層として機能す 【0017】 さらに、第20科着層12a上には第1の 透光性層の一実施例である反射防止層26が成されて いる。この反射防止層26は、例えば、ハードコート層 が形成されたフィルムの表面に無機の誘電性速度が多層 コートされたものであって、外光が入射して各薄膜の界 面で反射する光が互いに干渉するようになっている。こ れにより、可視光線のほぼ全域にわたって反射率を大幅 に低減することができる。

【0018】また、ガラス基係10の他方の面上の開始 部を除く領域上及びガラス基板10の他方の面上に、第 3の粘着層12bを介して第2の透光性層の一実施例で あるアンチグレア層26aが形成されている。このアン ゲグレア層26aは、例えば、フィルムの表面にハード コート散乱層がコーティングされたものであって、表面 に機構な凹凸が形成されている。このため、外光を多方 向に散乱させることができるので、直接外光が暇に入る ことがなく、優れた防蚊効果を発揮する。

[0019] なお、反射防止機26の代わりにアンチグ レア陽を用いてもよく、また、反射防止機能と防弦機能 とを両方機えた層を用いてもよい。また、アンチグレア 層26mの代わりに反射防止層を用いてもよく、また、 反射防止機能と防弦機能とを両方備えた層を用いてもよい。また、第2の粘着層12m2所発層10円以下、第1の粘着層12円は第3の胎 着層12トに紫外線(UV)吸収機能をもたせた形態に してもよい。また、黒枠層28がガラス基板10の第1 の粘着層12側の面上に形成された形態としてもよく、 又は、黒件層28を省略した形態としてもよく、 又は、黒件層28を省略した形態としてもよい。

[0020] 次に、本実施の形態のシールド村34に係る色補正批業層20についてさらに詳しく説明する。本実施の形態のシールド村34に係る色補正批業層20は、PDPから発光される特定の色の可視光線の強度を補正するとともに、網層パターン18aとその影とに起取する自己的なモアレ(干渉線)の発生を防止するために設けられたものである。

【0021】色補正粘薄層20には、例えば、粒径が ○1 μm程度のビグメントブルー15やビグメントバ イオレット23などの顕料38が分散されている。ここ で、色補正粘着層20にこのような顕料38が分散され ていない場合を想定してみる。図2(a)は、顕料を含 まない粘着層を用いた場合のモアレ(干渉線)が発生す る原理を示す図1の概略部分断面図、図2(b)は顔料 が分散された色補正松岩層を用いた場合の様子を示す図 1の概略部分所面図である。

【0022】図2(a)及び(b)は、シールド材が、 ガラス基板10の銅層パターン18aが形成されている 側の面がPDPを見る人の側になるようにPDPの表示 画面の前方に設置された場合において、シールド材に外 すように、翻料が分散されていない私業層40円額層パクーン18 aが被覆されている場合、シールド材34 の外部から所定の角度の入場状36が粘落層40中を直進するので、PDPの表示画面に網層パターン18 aの影響を中PDPの表示画面を、PDPが消灯している場合やPDPの表示画面が記り場合に、PDPの表示画面を、シールド材を介して見ると、網層パターン18 a とその影19 をが干渉してモデリ(干渉線)が観察される。このモアレ(干渉線)は銅層パターン18 a 自身とその影19 をが干渉して発生するので、いわゆる自己的なモアレ(干渉線)である。

【0023】しかしながら、本実施の影響のシールド材 34によれば、図2(b)に示すように、外部から入射 する光の一部の入射光36が色補正私業層20内に分散 された顔料38にあたって散乱するので、銅層パターン 18に到達する直進光が減ることになる。これにより、たとえ、PDPの表示画面に銅層パターン18aの 影が投射されたとしてもその影がぼやけることになるの で、銅層パターン18aとその影19とに起因するモア レ(干渉線)の発生を防止することができる。

【0024】次に、本実施の形態のシールド材34に条 銀層パターン18aについてさらに禁止く説明する。 本実施の形態のシールド材34に係る銅層パターン18 aは、例えばメッシュ状になって形成されている。銅層 パターン18aの幅は15μm以下、好ましくは、5~ 15μm、最も好適には10μm程度で形成されている。これに加えて、銅層パターン18aのピッチが25 0~400μm、好適には、300μm程度で形成されている。これに加えて、銅層パターン18aのピッチが25

【0025】網層パターン18aの幅が細く、かつその ピッチは広い方が自己的なモアレ(干渉線)を防止する には効果的であるが、網層パターン18aのピッチが5 00μm以上になると、PDPの表示画面の各画素を区 画する線を視認できるようになり、網層パターン18a とこのPDPの表示画面の各画素を区画する線との干渉 によりモアレ(干渉線)が発生しやすくなる。

【0026】本願発明者は上記の点に注目して叙業研究を重ねた結果、網層パターン18aの幅やビッチの寸法を上記のような基準にすることにより、モアレ(干渉 績)の発生を確実に防止できることを見出した。本実施 の形態では、ガラス基板10の網層パターン18aが形 成された面がPDPを見る人側になるようにして配置した例を示したが、ガラス基板10の網層パターン18a が形成された面がPDP側になるようにして配置しても 同様な効果が得られる。これについては、第2の実施の 形盤で詳しく説明する。

【0027】なお、シールド材34をPDPの表示画面 の前方に配置する際、シールド材34とPDPの表示画 面との距離を5mm以下にすることが好ましい。また、 態としてもよい。

(第1の実施の形態のシールド材の製造方法) 次に、本 発明の第1の実施の形態のシールド材34の製造方法を 説明する。

【0028】図3(a)~(d)は、本差明の第1の実 施の影態のシールド材の製造方法を示す概略部分断面図 である。まず、図3(a)に示すように、プラスチック フィルムの一実施例であるPET(ポリエチレンテレフ タレート)フィルム14を用意する。続いて、このPE フィルム14の一方の匝上に接着層16を介して、膜 厚が例えばア~12μm、好ましくは9μmの頻箔18 を貼着する。この頻箔18の接着層16側の面には電解 めっきによりこぶ状の凹凸が形成され、この面が黒化処 埋きれている。

【0029】その後、図3(b)に示すように、一方の 面上の開機部に黒枠層28が予め形成された透明基板の 一実施例である透明のガラス基板10を用まする。続い て、ガラス基板10の黒枠層28が形成されていない面 と、PETフィルム140接溶層16が形成されていない 加面と等、POを指揮12を介して貼着する。 これによ り、ガラス基板10と第10転拾層12とPETフィル ム14とからなる透明基材15上に接着層16を介して 頻第18が形成される。

【0030】次いで、図3 (c) に示すように、この銅箔18上にレジスト版(図示せず)をパターニングし、このレジスト版をマスクにして、40での強化器を終れ溶液で銅箔18をエッチングしてメッシュ状の銅層パターン18 aを形成する。このとき、銅層パターン18 aをには10μm程度になるように形成する。これに加えて、銅層パターン18 aのピッチが50~400μ ホ野瀬には、300μm程度になるように形成する。また、銅層パターン18 aの幅を細く形成する方が好ましく、このため、できるだけ旗厚の塊い網箔を用いることが好ましい。

【0031】 欠いで、亜塩素酸ソーダ水溶液と力セイソ ・ダ水溶液との混合液に銅層パターン18 a が形成され たガラス基板10を浸漬させることにより、銅層パター ン18 a の表面及び側面を黒化処理する。これにより、 銅層パターン18 a の表面及び側面が鋼酸化物になり、 黒条の色を呈するようになる。銅層パター218 a の接 着層 16側の面は電解めっきで既に黒化処理されている ので、銅層パターン18 a の全ての表面が黒化処理され たことになる。

【0032】次いで、図3 (d) に示すように、鋼層バ ターン18 a を被覆するようにして色補正粘熱層20を 形成する。この色補正粘結層20は、まず、粒程が例え ば0.1 μ m 程度になるように粉砕したピグメントブル ー15とピグメントバイオレット23とを3:7の割合 成分400gに対してこの混合ピグメントを0.9g添加することにより得られる。この混合ピグメントが顔料の一実施例であって、図3(d)に示す顔料38である。

【0033】なお、本実施の形型のシールド村34の色 補正粘着層20は、前述したように外部からの入射光を 数乱させるのが主な目的であるので、所定の経径の顔料 が分散されていればよいのであって、顔料の色は何色で もよい。本実施の形態のシールド村34は、PDPから 放出される特色の発光強度が多くなっている場合を想定 し、この緑色の発光強度を抑えるため上配のピグメント ブルー15とピグメントバイオレット23との混合ピグ メントを一般として用いている。

【0034】次いで、色純紅毛着層20上に近赤外線吸収層22とににまた 収層22を形成し、この近赤外線吸収層22にに変し 起着層12。を介して第10週光性層の一実施例である 反射防止層26を形成する。なお、反射防止機能と防弦機能 内が高大尾を用いてもよい。次いで、ガラス基板10 の黒粋層28が形成された面上に黒粋層28の形線部が 部出するように第3の粘落層12bを力して第2の成字 性層の一乗途例であるアンチグレア層26aを形成される。なお、アンチグレア層26aの代わりに原料防止 悪いました原的に変した。この代わりに反射防止 悪、又は反射防止機能と防弦機能とを両力備えた層を用 にてもよい。

【0035】以上により、図1に示す本実施の形態のシールド材34が完成する。

(第2の実施の形態) 図4 (a) は本発明の第2の実施 の形態のシールド材を示す部分概略所画図、図4 (b) は本発明の第2の実施の形態のシールド材に外部から光 が入射した様子を示す部分概略所画図である。

【0036】図4に示すように、第2の実施の形態のシールド材34名は、基本的に第1のシールド材34名1 80度回転させたものであって、第1の実施の形態のシールド材34名1 のの網層パターン18a側の周継部に形成され、第2の 透光性層の一実施例として好適には反射防止層26とと し、第1の透光層の一実施例として好適にはアンチグレ ア層26ととした形態である。

【0037】本実施の影極のシールド村34 a はこのような構成になっており、透明基材15の銅層パターン18 bが形成された面がPDP側になるようにして、PDPの表示画面の前方に設置され、透明基材15の周線部の銅層パターン18 a がPDPの産体の接地回路に電気りに接続される4 a は、PDPの表示画面の前方に上記のように設置された場合、色様紅彩落層20が、銅陽パターン18 a とPDPの表示画面との間に配置されるようになる。この場合、図4(b)に示すように、入射光36 a が外部からシー図4(b)に示すように、入射光36 a が外部からシー図4(c)に示すように、入射光36 a が外部からシー

映し出す値速地は、色補正粘熱層20の中に分散されて いる顔料38にあたって散乱して直進性を失うことにな る。これにより、たとえ、PDPの表示画面に網層パタ ーン18aの影が投射されたとしても、その影が低やけ ることになる。これにより、網層パターン18aとその 影とに起因するモアレ (干渉稿) の発生を防止すること ができる。

[0038] なお、図4(a)のガラス基板10の代わりに、住産化学工業社製のスミパルスHAなどの近赤外線吸収剤が練りこまれたプラスチックなどからなる樹脂基板を使用してもよい。この場合、近赤外線吸収層22を省略することができる。

(第3の実施の形態)図5 (a)は第3の実施の形態のシールド材を示す部分概略断面図である。

【0039】第3の実施の形態のシールド材が第1及び 定犯実施の形態と異なる点は、透明基材内的部に色補 正粘着層を形成したことである。本実施の形態のシール ド材346は、図5に示すように、透明基板の一実施例 であるガラス10aの黒井曜28が設けられた面上に、 第10実施の形態と同様な粒状の顔料38aが分散され た色植正粘着層20aが成され、この色柱正粘着層2 ひa上にはプラステックフィルムの一実施例であるPE Tフィルム14aが形成されている。このガラス基板1 0aと色植正粘着層20aとPETフィルム14aとが 透明基材15aを構成している。すなわち、透明基材15aの内部に色補正粘着層20aとPETフィルム14。 透明基材15aを構成している。すなわち、透明基材15aの内部に色補正粘着層20aと機工でいることにな なの内部に色補正粘着層20aを備えていることにな なの内部に色補正粘着層20aを備えていることにな

【0040】この透明基材15aのPETフィルム14 a側の面上には接着層16を介して金属層のパターンの - 実施院であるメッシュ状の側層パターン18bが形成 されている。この銅層パターン18bの幅及びピッチ は、第1の実施の形態と同様の基準で形成されている。 この銅層パターン18bは接着層16側になるにつれて その幅が大くなる、いわゆるテーパー形状しなっている ことが野ましい。この場合、そのテーパ角度が例えば2 を一45度になるようにして形成すればよい。また、銅 層パターン18bの接着層16側の面は、面の粗さRa が0.1-3.0μmになるように形成されている。 【0041】さらに、銅層パターン18b及び接着 6上には、この瞬所パターン18bを覆うようにして形

6上には、この網層パターン18 bを覆うようにして形成された第 の粘着層 12 c を介して近赤料線吸収層 2 c a が形成されている。この近赤外線吸収層 2 c a 上に第 2 の私着層層 12 c を介していまりの透光性層の一実施例であるアンチグレア層 2 6 d が形成されている。なお、アンチグレア層 2 6 d の代わりに、反射防止機能と防眩機能を両方備えた層を用いてもよい、

【0042】透明基材15aのガラス基板10a側の面上には、第3の粘着層12eを介して第2の透光性層の

の第3の粘着層12eには紫外線(UV)吸収剤が含まれており、第3の粘着層12eが紫外線(UV)吸収層としても機能する。なお、反射防止層26eの代わりにアンチグレア層を用いてもよく、また、反射防止機能と防眩機能を両方備えた層を用いてもよい。

[0043] 本実施の影響のシールド村34 bはこのようにして構成されており、ガラス基板10 aの開席リウーン18 bが形成された面がPDP側になるようにして配置してもよく、又は、PDPを見る人側になるようにして配置してもよい。本実施の形態ではガラス基板10 aの開催パターン18 bが形成された面がPDP側になるようにして配置した例を示している。

【0044】このとき、色種正粘着層20aが銅階パターン18らの配置位置を基準にしてPDPを見る人側に 形成されていることになる。後つて、第10実施の形態 のシールド材34と同様に、外部から入射する直進光が 色補正粘着層20aの中に分散された顔料38aにより 散乱されることで、銅層パターン18bに到速する虚 光が少なくなる。これにより、たとえ、銅層パターン1 8bの影がPDPの表示画面などに投射されたとして も、この影がぼやけるのでモアレ(干渉練)の発生を防 止することができる。

□ 00 45] また、銅層パターン18 c の幅及びピッチ が第1の実施の形態の銅層パターン18 a と 同様な基準 で形成されているので、モアレ(干渉縄)の発生をさら に防止することができる。さらにまた、銅層パターン1 8 c が編系の色を呈し、テーパー形状で形成され、ま た、銅層パターン18 b の接着層 16 例の面、すなめ あ、PDPを見入側の面の粗さRaがの、1~3.0 μmになっていることで、外部からの入射光及びPDP からの光の反射を抑えることができるので、PDPの視 駆性を向上させることができるので、PDPの視 駆性を向上させることができるので、PDPの視

【0046】なお、黒枠層28がガラス基板10aの第 1の粘着層12c側に形成されている形態にしてもよい し、又は黒枠層28を省略した形態にしてもよい。

(第3の実施の形態の製造方法)次に、第3の実施の形態の製造方法を説明する。まず、第1の実施の形態の製造方法を説明する。まず、第1の実施の形態の製造方法と同様な方法で、PETフィルム14 aの一方の面上に接着層16を介して創箔を貼着する。ここで、銅箔として、銅箔の接着層16側になる面が黒化処理され、かつその面の配きRaが例えば0.1~3.0 μmのものを用いる。

【0047】その後、一方の面に黒枠層28が形成されたガラス基板10bを用意し、このガラス基板10bの 黒枠層が販された面に、第1実施の形態と同様な方法 で作成された粒状の顔料38aが分散された色補正粘着 層20aを介してPETフィルム14aの他方の面を貼着する。これにより、ガラス基板10aと色補正粘着層 20aとPETフィルム14aとからなる透明基材15 【0048】次いで、第10実施の形態と同様な方法 で、鋼箔をバターニングレてデーバー形状の飼際バター ン186を形成し、続いて、網際バターン186の表面 及び側面を化成処理により集化する。次いで、ガラス基 板105の他方の面上に、業外線(UV)吸収機能を備 えた第30和基層12eを介して反射防止層26eを形 成する。なお、反射防止層26eの代わりに、アンチグ レア層、又は反射防止機能と防眩機能を両方備えた層を 形成してもより、

【0049】欠いで、銅層パターン186及び接着層1 6上に第1の粘着層 12。を介して近赤外線吸収層 22 を形成し、近赤外線吸収層 22 a上に第2の粘着層 1 2 dを介してアンチグレア層 26 dを形成する。なお、 アンチグレア層 26 dの代わりに、反射防止層、又は反 射防止機能と防眩機能とを両方備えた層を形成してもよ

【0050】以上により、第2の実施の形態のシールド材34bが完成する。

(第4の実施の形態) 図6は第4の実施の形態のシルトド材を示す前分概略新面図である。第4の実施の形態のシールド材が第3の実施の形態と異なる点は、透明基材の金属層のパターンが形成された面の反対側の面上に形成された監督層を色補正地著層としたことにあるので、図6において、図5と同一物には同一符号を付してその説明を省略する。

【0051】第4の実施の形態のシールド材は、図6に 下すように、図5の色補正粘着層 20 a を顔料を含まな い第3の粒差層 12 a とし、この代わりに、図5の第2 の発着層 12 a を色細正粘着層 20 a とした形態である。このようなシールド材 3 4 c においても、第1及び 第3の実施の影響のシールド材と同様に、色補正粘着層 20 a に分散された顔料 3 8 a により外部からの入射光 が散乱されて顧陽パターン18 b に到達する値並先因す るくなるので、銀層パターン18 b とその影とに起因す るキアレ(干渉線)の発生を助止することができる。

基材15aの銅層パターン18bが形成された面の反対

着層を色軸正秘書層としてもよい。また、第1〜第4の 屋、金属層のパターン、私落層、近赤外線吸吹層、粘着 層及び第1の透光性層が形成された構造を含むものを例 有したが、この構造の上から3層、つまり、第1の透光 性層、粘着層及び近赤外線吸吹層の代わりに次のように 枝層構造を形成してもよい。すなわち、一方の面上にあった。 材防止層などの第1の透光性層が形成され、一方の面上に 近赤外線吸吹層の面が、透明基材上の金属層の直上の 近赤外線吸吹層の面が、透明基材上の金属層の直上の が表層の面と影されている概念としてもよい。これによ り、透明基材上に、下から順に、接着層、金属層のパタ 一ン、私落層、近赤外線吸吹層、ブスチックフィルム 及び第1の透光性層が形成された構造となる。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のシールド 材は、週期基材の上方に金属層のパターンが形成され、 例えば、この金属層のパターンを覆うようにして粒状の 顔料が分散された色補正を軽層が形成されている。この シールド材が、透明基材の金属層のパターンが形成され た面がりDPを見る人側、又はPDP側になるようにし でPPPの表示画面の前方に数される場合、外部から シールド材に入射する光の一部が色補正粘落層内に分数 された粒径の顔料に散乱されて臨進性を失うので、金属 層のパターンに到達する底速光、又は金属層のパターン の影を映し出す直進光が少なくなる。

【0055】これにより、たとえ、PDPの表示側面に 金属層のパターンの影が投射されたとしても、金属層パ ターンの影が低やけることになり、金属層のパターンと この影に起因するモアレ (干渉線)の発生を防止するこ とができる。また、好ましい形態では、前記金属層のパター クーンの幅が15μm以下で、かつ前記金属層のパター ンのピッチが250μm乃至400μmで形成されてい るので、金属層のパターンに起因するモアレ (干渉線) の発生を確実に防止できるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の第1の実施の形態のシールド材 を示す部分概略断面図である。

【図2】図2 (a) は顔料を含まない粘着層を用いた場合のモアレ (干渉線) が発生する原理を示す図1の概略 部分断面図、図2 (b) は顔料が分散された色補正粘着 層を用いた場合の様子を示す図1の概略部分断面図であ る。

[図3] 図3 (a) ~ (d) は本発明の第1の実施の形態のシールド材の製造方法を示す概略部分断面図である。

【図4】図4 (a) は本発明の第2の実施の形態のシールド材を示す概略部分断面図、図4 (b) は本発明の第2の実施の形態のシールド材に外部から光が入射した様

【図5】図5は第3の実施の形態のシールド材を示す概 略断面図である。

【図6】図6は第4の実施の形態のシールド材を示す概 略断面図である。

【符号の説明】

10:ガラス基板 (透明基板)

12, 12c:第1の粘着層

12a、12d:第2の粘着層

12b, 12e:第3の粘着層

14、14a:PETフィルム(プラスチックフィル ム)

[図1]

15, 15a:透明基材

16:接着層

18:銅箔

18a, 18b: 鋼層パターン (金属層のパターン)

19:銅層パターンの影

20, 20a:色補正粘着層 22, 22a:近赤外線吸収層

26, 26c, 26e; 反射防止層

26a, 26b, 26d:アンチグレア層

28: 黒枠層

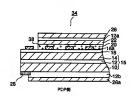
34, 34a, 34b, 34c:シールド材

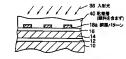
(b)

36:入射光 38、38a:顔料

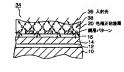
40: 顔料を含まない粘着層

[図2]

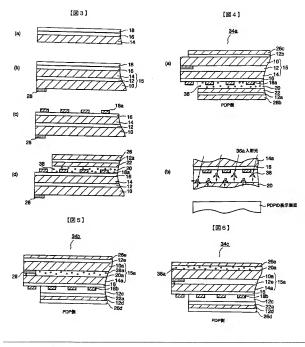












フロントページの続き

(51) Int. CI. 7 G O 9 F 9/00 3 O 9

0 9

FΙ

G 0 2 B 1/10

テーマコード(参考)

(72) 発明者 的野 友和 東京都文京区小石川4丁目14番12号 共同 印刷株式会社内 Fターム(参考) 2H048 BA47 BB02 BB04 BB41 CA04 CA12 CA13 CA24

2KO09 AA02 BB02 CC14 EE01 EE03 5E321 BB25 CC16 GG05 GH01 5G435 AA01 BB06 FF14 GG11 GG33